

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 4
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych dokonanych w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 13 Statutu PW, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Opłaty związane ze zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP opracowanego w Politechnice Warszawskiej nowego rozwiązania (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych), do którego prawa w całości lub w części przysługują Politechnice Warszawskiej, oraz opłaty za okresy ochronne, które upłynęły od dnia zgłoszenia tego rozwiązania do dnia udzielenia ochrony, ponoszone są z kosztów ogólnych Uczelni.
2. Opłaty za utrzymywanie w mocy udzielonych przez Urząd Patentowy RP patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji przez kolejne okresy ochronne, dokonywane są przez wydziały lub kolegia, w których powstały rozwiązania będące przedmiotem patentu lub prawa, ze środków tych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik